

Fakultät für Naturwissenschaften Institut für Physik



Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme Abteilung Back-End of Line

Masterarbeit

Simulation von Feldeffekttransistoren auf Basis von Kohlenstoffnanoröhrchen?

B.Sc. Florian Fuchs

Chemnitz, den 30. Juni 2014

Gutachter: Prof. Dr. Stefan E. Schulz

Technologien der Nanoelektronik

Prof. Dr. Angela Thränhardt

Theoretische Physik - Simulation neuer Materialien

Fuchs, Florian

 $Simulation\ von\ Feldeffekt$ $transistoren\ auf\ Basis\ von\ Kohlenstoffnanor\"{o}hrchen?$ Masterarbeit

Technische Universität Chemnitz, Juni 2014

Stichworte: Kohlenstoffnanoröhrchen (CNT), Feldeffekttransistor (FET), Multiskalenmodellierung, Dichtefunktionaltheorie (DFT), Erweiterte Hückel-Methode (EHT), Elektronischer Transport, Nichtgleichgewichts-Green-Funktion (NEGF), Effektive-Massen-Schrödinger-Gleichung



Inhaltsverzeichnis

Al	Abbildungsverzeichnis iv									
Tabellenverzeichnis v										
Al	Abkürzungsverzeichnis vi									
Sy	mbo	lverzei	ichnis	vii						
1.	Einl	leitung	g.	1						
2.	Gru	ndlage	${f en}$	2						
	2.1.	_	nstoffnanoröhrchen	. 2						
		2.1.1.	Geometrische Struktur	. 2						
		2.1.2.	Elektronische Eigenschaften	. 2						
	2.2.	Allgen	neiner Überblick über Transistoren							
		2.2.1.	Bipolartransistor	. 3						
		2.2.2.	Feldeffekttransistor							
		2.2.3.	Weitere Transistortypen	. 3						
	2.3.	FET a	auf CNT-Basis	. 4						
		2.3.1.	CNTFET mit Schottkybarrieren	. 4						
		2.3.2.	MOSFET-ähnlicher CNTFET	. 4						
		2.3.3.	Weitere Transistortypen auf CNT-Basis	. 4						
3.	Sim	ulation	nsmethoden	5						
	3.1.									
	3.2.		skalenmodellierung							
	3.3.	Atomi	stische Elektronenstrukturrechnung	. 7						
		3.3.1.	Erweiterte Hückelmethode	. 7						
		3.3.2.	Dichtefunktionaltheorie	. 8						
	3.4.	Transp	portrechnung	. 9						
		3.4.1.	Nichtgleichgewichts-Green-Funktionen-Formalismus	. 9						
		3.4.2.	Landauer-Formalismus	. 9						
		3.4.3.	Atomistix ToolKit	. 10						
	3.5.	Kontir	nuumsbeschreibung	. 11						
		3.5.1.	Numerische Gerätesimulation	. 11						
		3.5.2.	Boltzmann-Transport-Gleichungs-Löser	. 12						
4.	Ber	echnur	ngen und Ergebnisse	13						

Abbildungsverzeichnis

5.	Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick	14
Α.	Danksagung	15
в.	Selbstständigkeitserklärung	17

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

3.1.	Einige Implementationen der unterschiedlichen Simulationsmodelle, wel-	
	che im Text vorgestellt wurden	6

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1. Einleitung

2. Grundlagen

Erfindung

- 2.1. Kohlenstoffnanoröhrchen
- 2.1.1. Geometrische Struktur
- 2.1.2. Elektronische Eigenschaften

2.2. Allgemeiner Überblick über Transistoren

- ${\bf 2.2.1.}\ {\bf Bipolar transistor}$
- 2.2.2. Feldeffekttransistor
- 2.2.3. Weitere Transistortypen

- 2. Grundlagen
- 2.3. FET auf CNT-Basis
- ${\bf 2.3.1.} \ \ {\bf CNTFET} \ \ {\bf mit} \ \ {\bf Schottkybarrieren}$
- 2.3.2. MOSFET-ähnlicher CNTFET
- 2.3.3. Weitere Transistortypen auf CNT-Basis

3. Simulationsmethoden

3.1. Anwendungen von Simulationen

Wie bereits in Kapitel 1 angerissen wurde, existieren zahlreiche Anwendungsszenarien für Simulationen im Zusammenhang mit CNTFETs.

Zum einen sind sie unerlässlich bei der Einschätzung neuer Technologien. Insbesondere aufgrund hoher Kosten, die beim Wechsel der aktuell genutzten Technologie stets anfallen, sind vorangehende Simulationen von größter Bedeutung. Nicht nur die Abschätzung der Leistung ist hier wichtig, sondern auch die Frage nach Zuverlässigkeit, Lebensdauer als auch der anfallenden Kosten. Nur wenn die neue Technologie diesen und einigen weiteren Ansprüchen genügt, ist ein Wechsel ohne Risiken möglich.

Auch die Optimierung der Transistoren stellt ein wichtiges Anwendungsfeld für Simulationen dar. Hier gilt es die optimale Kombination zahlreicher möglicher Parameter zu finden. Neben der Wahl der verwendeten Materialien gehören hierzu auch geometrische Eigenschaften. Die Ergebnisse können schließlich als Basis für experimentelle Arbeit sowie Industrieanwendungen dienen.

Schließlich ist dank Simulationen auch ein tieferer Einblick in die physikalischen Vorgänge innerhalb des Transistors möglich. Dadurch können experimentelle Ergebnisse begründet und genauer verstanden werden. Insbesondere da durch die zunehmende Miniaturisierung sich die Größe der Transistoren an die atomare Skala annähert, müssen auch quantenmechanische Effekte berücksichtigt werden. (Gibt es hier ein gutes Beispiel?)

\leftarrow Hier fehlt etwas!

3.2. Multiskalenmodellierung

Für die theoretische Beschreibung und Simulation von Transistoren sind zahlreiche Ansätze denkbar.

Aufgrund der sehr kleinen Abmessungen der heutigen und insbesondere zukünftiger Transistoren bieten sich atomistische Simulationen an. Hierbei stellt die Position der einzelnen Atome den Ausgangspunkt der Rechnungen dar. In Abhängigkeit von der verwendeten Methode sind dabei keine – wie im Falle von ab initio Methoden – oder nur eine geringe Anzahl externer Parametern notwendig. Damit verbunden ist jedoch auch ein relativ hoher Rechenaufwand, was diese Methoden meist nur für die Untersuchung kleinerer Systeme praktikabel macht.

Eine Alternative stellen sogenannte numerische Gerätesimulationen dar. Anstelle der exakten Atompositionen treten hier effektive Modelle zur Beschreibung der Systemeigenschaften. Für eine korrekte Beschreibung sind dabei jedoch externe Parameter notwendig, welche beispielsweise von atomistischen Rechnungen oder experimentellen Un-

3. Simulationsmethoden

Tabelle 3.1.: Einige Implementationen der unterschiedlichen Simulationsmodelle, welche im Text vorgestellt wurden.

Atomistisch Simulation Numerische Gerätesimulation Kompaktmodell Schaltkreissimulation

tersuchen extrahiert werden müssen. Unbekannte Parameter ermöglichen im Gegenzug jedoch auch die Anpassung der Resultate an experimentelle Ergebnisse. Schließlich erleichtern numerische Gerätesimulationen die Ableitung von Formeln und Gesetzen für sogenannte Kompaktmodelle.

Bei Kompaktmodellen erfolgt die Beschreibung des Transistors auf Basis von Formeln. Schließlich ermöglichen *Schaltkreissimulation* die Beschreibung ganzer Schaltkreise mit bis zu (??? Literatur?) Transistoren. (...)

In Tabelle 3.1 sind einige Implementierungen der vorgestellten Methoden aufgeführt.

 $egin{array}{l} \longrightarrow & \mathrm{Hier} \\ \mathrm{fehlt} \\ \mathrm{was!} \\ \longrightarrow & \mathrm{Hier} \\ \mathrm{fehlt} \end{array}$

was!

3.3. Atomistische Elektronenstrukturrechnung

3.3.1. Erweiterte Hückelmethode

3. Simulationsmethoden

3.3.2. Dichtefunktionaltheorie

3.4. Transportrechnung

- ${\bf 3.4.1.}\ \ Nichtgleichgewichts\text{-}Green\text{-}Funktionen\text{-}Formalismus}$
- 3.4.2. Landauer-Formalismus

3. Simulationsmethoden

3.4.3. Atomistix ToolKit

3.5. Kontinuumsbeschreibung

3.5.1. Numerische Gerätesimulation

- 3. Simulationsmethoden
- ${\bf 3.5.2.} \ \, {\bf Boltzmann\text{-}Transport\text{-}Gleichungs\text{-}L\"{o}ser}$

4. Berechnungen und Ergebnisse

5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Anhang A.

Danksagung

Anhang A. Danksagung

Anhang B.

Selbstständigkeitserklärung

Bitte Ausfüllhinweise beachten:

Zentrales Prüfungsamt

(Anschrift: TU Chemnitz, 09107 Chemnitz)

Selbstständigkeitserklärung*

ivallie.	i uciis					
Vorname:	Florian	Nur Block- oder Maschinenschrift verwenden.				
geb. am:	24.10.1989					
MatrNr.:	230560					
Ich erkläre gegenüber der Technischen Universität Chemnitz, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.						
Die vorliegende Arbeit ist frei von Plagiaten. Alle Ausführungen, die wörtlich oder inhaltlich aus anderen Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.						
Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keinem anderen Prüfer als Prüfungsleistung eingereicht und ist auch noch nicht veröffentlicht.						
Datum:	Untersc	hrift:				
		Florian Fuchs				